

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第179回委員会議事録

1. 日 時： 平成22年12月3日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京
（東京都港区芝浦3-3-6／電話：03-5440-9020）

3. 出席者：70名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：轡 義則（住友化学），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），平尾雅彦（東京大学），伊藤利昭，殿村 修（京都大学），栗本英和（名古屋大学），濱口孝司（名古屋工業大学），菊池康紀（東京大学），船津公人（東京大学），高塚佳代子（宮崎大学），山下 裕（北海道大学），関 宏也（東京工業大学），矢島智之（名古屋大学），石橋昌宏（横河電機），小崎恭寿男（代理：野口芳和，日揮），鈴木啓太（旭化成エンジニアリング），山田幸治（宇部興産），伊藤秀之（富士電機システムズ），讃岐亮（JX日鉱日石エネルギー），大宮司理晴（JX日鉱日石エネルギー），樋口文孝（代理：吉井清次，出光興産），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），山北幸重（旭化成EICソリューションズ），平井都志也（ソニー），伊藤徹郎（日本AMT），寺沢 周（日本AMT），西野由高（代理：河村 勉，日立製作所），藤井孝義（代理：黒田俊行，日揮），馬場一嘉（ダイセル化学工業），広島 力（JX日鉱日石エネルギー），村山 大（東芝），矢羽田喜彦（三井化学），小松規秀（カネカ），厨子洋一（カネカ），村越俊二（代理：小林隆広，出光興産），田守隆宏（日産化学工業），川村継夫（オメガシミュレーション）

委員以外の出席者：森下敏治（三菱化学），今井伸一（パナソニック），稲谷正志（アステラス製薬），内藤清嗣（三井化学），松本卓也（三井化学），金子弘昌（東京大学），三角和宏（JX日鉱日石エネルギー），奥田信一（住友化学），福田和彦（富士電機システムズ），野上啓介（東芝），安井英己（東芝），城間健太郎（三菱化学），三木徹也（三菱化学），南浦 清（横河電機），中林暁男（横河電機），竹川正浩（横河電機），鶴飼将太（横河電機），村上譲二（横河電機），村田 尚（東洋エンジニアリング），槻木澤佑公（住友金属工業），間宮秀雄（ワイ・ディ・シー），浅野一哉（JFEスチール），中川弘司（第一三共），水田匡彦（SUMCO），古川 淳（トクヤマ）

4. 委員会

1) 委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会開催予定

2011/2/4 東京（弘済会館）「マイクロプラント（仮題）」

2011/5/13-14 大阪（ホテルコスモスクエア国際交流センター）「シミュレーション・ベースド・エンジニアリング（仮題）」

3) PSE 関連会議案内（資料#1）

4) 研究会スケジュールの説明

資料#1：プロセスシステム工学第143委員会

以上